

2004년도 고분자 토론회를 마치고

2004년도 고분자토론회가 지난 5월 14, 15일 양일 간에 걸쳐 LG강촌리조트에서 총 48명 (연사 3명, 산업계 14명, 연구소 10명, 학계 21명)이 참가한 가운데 성황리에 개최되었다. 고분자토론회는 기업의 경영자, 정부 관계자 및 학·연의 전문가들을 모시고 한국 고분자 업계의 발전방향 및 현재 직면한 문제점에 대한 의견교환을 하는 대화의 광장으로, 그 목적이 고분자 산업의 방향 및 주변현황을 다양한 시각에서 접근할 수 있는 기회를 제공하는 프로그램이다.

5월 14일 15시부터 본 학회 회장이신 김영하 박사님의 환영인사에 이어 삼성종합기술원의 부용순 전무님, 서울대학교의 윤도영 교수님, 그리고 한국 3M의 이인희 부사장님 3분의 연사께서 “선진기업 연구소의 철학 및 운영현황”이라는 주제발표를 통하여 각각 “Fuji-Xerox”, “IBM” 그리고 “3M” 연구소의 연구개발활동 그리고 연구소의 조직 및 운영, 평가시스템, 연구개발동향 등 평상시 많은 사람들이 관심을 가지고 궁금해 하던 내용들을 국내 상황과 비교하면서 강연해 주셔서 국내 연구소의 운영현황과 바람직한 앞으로의 방향에 대하여 고찰하고 아울러 고분자 산업의 방향 및 주변현황을 다양한 시각에서 접근할 수 있는 기회를 가질 수 있었다. 또한, 이번 토론회에서는 국제과학기술협력재단의 김기협 박사님과 LG화학의 여중기 사장님께서 지정토론을 이끌어 주셔서 토론회의 열기가 한층 고조되었다.

강연이 끝난 후에는 LG화학에서 간친회를 찬조해 주셔서 참석자 모두가 정다운 담소와 함께 대화의 장을 이어 가는, 즐거운 저녁시간을 보낼 수 있었다. 토론회 이튿날에는 참석자 간의 친목을 증진시키기 위한 친교행사가 강촌CC에서 38명의 인원이 참여한 가운데 화기애애하게 진행되었다.

이번 2004년도 고분자토론회는 그 어느 해 보다도 고분자인들이 많은 관심을 가지고 참석하여 서로의 의견을 한껏 교환하는 열띤 토론의 마당이 펼쳐졌다. 유익하고 흥겹게 토론회를 이끌어 주신 연사와 지정토론자분들을 비롯하여 이번 토론회에 참석해 주신 모든 분들께, 그리고 간친회를 베풀어 주신 여중기 LG화학연구원장님께 깊은 감사를 드립니다.

<기획이사 박기동, 백상현>

□ 참가자 명단 (총 48명)

강두환	단국대학교	박 민	KIST	이인희	한국 3M
권익찬	KIST	박희동	차세대정보D사업단장	이준영	성균관대학교
권익현	(주)효성	백상현	경희대학교	이희우	서울대학교
김 도	삼양사	부용순	삼성종합기술원	임 홍	동부한농화학
김기협	국제과학기술협력재단	송형근	KIST	임무현	대주전자재료
김봉식	영남대학교	안광덕	KIST	임승순	한양대학교
김상현	한밭대학교	양명길	호남석유화학	장지영	서울대학교
김성철	KAIST	여중기	LG화학기술원	조원호	서울대학교
김영하	KIST	윤도영	서울대학교	조의환	KAIST
김용원	SKC	윤인선	SK케미칼	조재영	서울대학교
김용주	한밭대학교	윤호규	고려대학교	조창기	한양대학교
김은영	(주)우영	이 원	삼성아토피나	최길영	한국화학연구원
김정호	금호석유화학	이규호	한국화학연구원	최재호	삼양사
김중수	동양제철화학	이동호	경북대학교	한동근	KIST
김철희	인하대학교	이동희	밀리켄케미칼	한양규	한양대학교
노석균	영남대학교	이상원	숭실대학교	홍재민	KIST

